発信人 日本国特許庁(国際予備審査機関)

出願人代理人

吉武 賢次

様

PCT

あて名

T 100-0005

東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士ビル323号 協和特許法律事務所

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)の 送付の通知書

> (法施行規則第57条) [PCT規則71.1]

発送日

(日:月.年)

02.11.2004

出願人又は代理人

1 4 3 3 7 5 - 0 2 7 の書類記号

重要な通知

国際出願番号

PCT/JP03/08609

国際出願日 (日.月.年) 07.07.2003

優先日 (日.月.年) 05.07.2002

出願人 (氏名又は名称)

東京エレクトロン株式会社

- 1. 国際予備審査機関は、この国際出願に関して特許性に関する国際予備報告及び付属書類が作成されている場合には、そ れらをこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
- 2. 国際予備報告及び付属書類が作成されている場合には、すべての選択官庁に通知するために、それらの写しを国際事務 局に送付する。
- 3. 選択官庁から要求があったときは、国際事務局は国際予備報告(付属書類を除く)の英語の翻訳文を作成し、それをそ の選択官庁に送付する。

4. 注 意

出願人は、各選択官庁に対し優先日から30月以内に(官庁によってはもっと遅く)所定の手続(翻訳文の提出及び国内 手数料の支払い)をしなければならない(PCT39条(1))(様式PCT/IB/301とともに国際事務局から送付 された注を参照)。

国際出願の翻訳文が選択官庁に提出された場合には、その翻訳文は、国際予備審査報告の付属書類の翻訳文を含まなけれ ばならない。この翻訳文を作成し、関係する選択官庁に直接送付するのは出願人の責任である。

選択官庁が適用する期間及び要件の詳細については、PCT出願人の手引き第Ⅱ巻を参照すること。

出願人はPCT第33条(5)に注意する。すなわち、PCT第33条(2)から(4)までに規定する新規性、進歩性及び産業 上利用可能性の基準は国際予備審査にのみ用いるものであり、締約国は、請求の範囲に記載されている発明が自国において 特許を受けることができる発明であるかどうかを決定するに当たっては、追加の又は異なる基準を適用することができる (PCT第27条(5)も併せて参照)。そのような追加の基準は、例えば、実施可能要件や特許請求の範囲の明確性又は裏 付け要件を、特許要件から免除することも含む。

名称及びあて名

日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 権限のある職員

特 許 庁 長 官

2929 4 R

電話番号 03-3581-1101 内線 3469

様式PCT/IPEA/416 (2004年1月)

(添付用紙の注意書きを参照)

1. 文献の写しの請求について

国際予備審査報告に記載された文献であって国際調査報告に記載されていない文献の複写

特許庁にこれらの引用文献の写しを請求することもできますが、独立行政法人工 業所有権総合情報館(特許庁庁舎2階)で公報類の閲覧・複写および公報以外の 文献複写等の取り扱いをしています。

[担当及び照会先]

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号(特許庁庁舎2階) 独立行政法人工業所有権総合情報館

【公 報 類】 閲覧部 TEL 03-3581-1101 内線3811~2 【公報以外】 資料部 TEL 03-3581-1101 内線3831~3

また、(財)日本特許情報機構でも取り扱いをしています。これらの引用文献の複写を請求する場合は下記の点に注意してください。

[申込方法]

- (1)特許(実用新案・意匠)公報については、下記の点を明記してください。 〇特許・実用新案及び意匠の種類
 - 〇出願公告又は出願公開の年次及び番号(又は特許番号、登録番号)
 - ○必要部数
- (2) 公報以外の文献の場合は、下記の点に注意してください。
 - ○国際予備審査報告の写しを添付してください(返却します)。

[申込み及び照会先]

〒135-0016 東京都江東区東陽4-1-7 佐藤ビル 財団法人 日本特許情報機構 情報処理部業務課 TEL 03-3508-2313

- 注) 特許庁に対して文献の写しの請求をすることができる期間は、国際出願日から7年です。
- 2. 各選択官庁に対し、国際出願の写し(既に国際事務局から送達されている場合は除く)及びその所定の翻訳文を提出し、国内手数料を支払うことが必要となります。 その期限については各国ごとに異なりますので注意してください。(条約第22条、第39条及び第64条(2)(a)(i)参照)

PCT

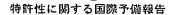
特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人の書類記号 143375-027	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP03/08609	国際出願日 (日.月.年) 07.07.2003	優先日 (日.月.年) 05.07.2002	
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' H01L 21/316			
出願人 (氏名又は名称) 東京エレクトロン株式会社			

米ボーレントロン体の芸士			
1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。			
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で3 ページからなる。			
3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a			
第 I 欄 4 . 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙			
b 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。 配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施細則第802号参照)			
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。			
 ※ 第 1 欄 国際予備審査報告の基礎 第 II 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 第 IV 欄 発明の単一性の欠如 ※ 第 V 欄 P C T 3 5 条 (2) に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 第 VI 欄 ある種の引用文献 第 VI 欄 国際出願の不備 第 VI 欄 国際出願に対する意見 			

国際予備審査の請求書を受理した日 17.02.2004	国際予備審査報告を作成した日 14.10.2004	
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 和瀨田 芳正	4R 2929
	電話番号 03-3581-1101 内	線 3469



第1欄 報告の基礎				
1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。				
 □ この報告は、				
2. この報告は下記の出願 啓類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するため に提出され た差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)				
× 出願時の国際出願譽類				
明和春 ページ、 第 ページ* 第 ページ*	出願時に提出されたもの・ 、			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
図面 ポージ/図、 第 ページ/図* 第 ページ/図*				
配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充欄を参照すること。				
3. 補正により、下記の書類が削除された。				
□ 明細書 第□ 請求の範囲 第□ 図面 第□ 配列表(具体的に記載すること)□ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載・	ページ 項 ページ/図 すること)			
4. 二 この報告は、補充欄に示したように、この報告は えてされたものと認められるので、その補正が	こ添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超されなかったものとして作成した。 (PCT規則70.2(c))			
□ 明細書 第 □	ページ 項 ページ/図 すること)			
* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記	入されることがある。			



国際出願番号 PCT/JP03/08609

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献 1: JP 2002-176052 A (東京エレクトロン株式会社),2002.06.21

文献 2: WO 00/24049 A1 (APPLIED MATERIALS, INC.), 2000.04.27

請求の範囲

文献3:JP 2001-274154 A (アプライド マテリアルズ インコーポレイテッ

ド), 2001.10.05

請求の範囲1-8

請求の範囲1-8に係る発明は国際調査報告で引用された文献1-3より進歩性を有しない。文献1-3にはいずれも真空雰囲気下にて水酸基活性種と酸素活性種とを主体として用いる被処理体の表面を酸化する方法が記載されている。したがって、文献1に記載の被処理体として、文献2-3に記載の表面に窒化膜が露出している被処理体を採用することは、当業者であれば容易に想到し得たものである。